強

高品位な光ファイバー結合を実現した高出力 波長変換型全固体レーザーシステム

High Power Harmonic Conversion Diode Pumped Solid State Laser System Featuring High Quality Fiber Coupling

Tsuyoshi NAGANO

The diode pumped solid state (DPSS) laser system is one of the best light sources with high peak power and a narrow wavelength width; these properties increase harmonic conversion efficiency and widen its possible application in a number of fields. With the advance of technology, the DPSS laser system has now moved from its R&D stage and is being used in industry, where optical fiber beam handling is an increasingly essential feature.

Key words: DPSS (diode pumped solid state) laser, harmonic conversion, optical fiber

レーザーダイオードでレーザー媒質を励起し誘導放出に よりコヒーレント光を得る全固体レーザーには、レーザー 媒質が繊維状のファイバーレーザーと、棒状や円盤状の レーザーがあるが、本稿では後者を、前者と区別して全固 体レーザーとよぶ.ファイバーレーザーは堅牢で耐環境性 に優れており、普及が進んでいるが、全固体レーザーに比 べて非線形光学効果の発生を抑制しなければならず、ピー クパワーの高い光が得られない.さらに、原理的に波長幅 の狭い光が得られにくいため、可視光や紫外光に波長変換 できる効率が低い.本稿では、われわれの開発した全固体 レーザー¹⁾を取り上げ、その基本的な技術を紹介すると ともに、その射出光の光ファイバー結合について解説する.

1. レーザーシステムの比較

レーザーシステムにはさまざまな種類が存在し,それぞ れに一長一短がある.代表的なものを表1に示す.金属の 溶接や切断など,きわめてハイパワーなレーザー光が求め られる用途にはCO₂レーザーが用いられるが,精緻で微細 な加工が求められる場合にはYAG レーザーが用いられ る.近年,ファイバーレーザーのハイパワー化が進み,現 在では、ランニングコストなどの優位性から YAG レー ザーの置き換えが進んでいる.レーザーダイオードの射出 する光でレーザー媒質を励起する代わりに、そのままワー クを加工するシステムも現れてきているが、光線を束ねる 技術が難しく、発展の途上にある.

长

野

本稿で全固体レーザーとよぶレーザーシステムは,表1 では YAG レーザーもしくは YAG 高調波レーザーになる が,ファイバーレーザーが強力なライバルである.しか し,ファイバーレーザーでは原理的に,光ファイバーの非 線形光学効果により高いピークパワーが得られない.ま た,波長変換できるように波長幅を狭めると,高いパワー が得られない.

2. 全固体レーザーの構造

2.1 基本波タイプの全固体レーザー

全固体レーザーでは、従来のランプの代わりにレーザー ダイオードを用いてレーザー媒質を励起する.レーザー媒 質に励起光を照射する"集光器"の例を図1に示す.この 集光器では、中央に配置されたレーザー媒質の周囲に9本 のレーザーダイオードバーが放射状に配置され、レーザー

オムロンレーザーフロント(株) (〒252-5298 相模原市中央区下九沢 1120) E-mail: t-nagano@laserfront.com

	波長	レーザー媒質	パワーレンジ	発振効率	メリット
CO_2 u - t - t -	10.6 μm	気体 (CO ₂ -N ₂ -He 混合ガス)	$\begin{array}{c} 500 \text{ W} \\ \sim 45 \text{ kW} \end{array}$	$10\% \sim 20\%$	高出力化容易
YAG レーザー	1064 nm	固体 (Nd ³⁺ :Y ₃ Al ₅ O ₁₂ ガーネット等)	50 W $\sim 12 \text{ kW}$	1%~4% (ランプ励起) 10%~20% (LD 励起)	光ファイバー伝送可 分岐容易
YAG 高調波 レーザー	第 2:532 nm 第 3:355 nm	YAG レーザーに 同じ	数 W ~数百 W	数%	光ファイバー伝送可 金属吸収性大 光化学反応可
レーザー ダイオード	950 nm ∼ 800 nm	固体 (Al(In)GaAs, InGaAsP 等)	${}^{10}_{\sim}{\rm W}$	$30\% \sim 60\%$	高効率
ファイバー レーザー	1090 nm 1050 nm	ファイバー (Yb ³⁺ :SiO ₂ 等)	${}^{100}_{\sim 20 \text{ kW}}$	$20\% \sim 30\%$	光ファイバー伝送可 高効率



表1 レーザーシステムの比較

図1 集光器の例.

媒質はレーザーダイオードバーの放射するフォトンエネル ギーの高い光で側面から励起される.レーザー媒質の両端 面から放射されたフォトンエネルギーの低い光(蛍光) は、集光器を挟むように配置された図示しない2枚のミ ラーの間を往復する間に誘導放出により増幅され、コヒー レントな光として発振する.

レーザー媒質としては YAG や YLF, YVO₄ などが使われ るが,所望のレーザー光のパワーや変換効率,パルス発振 させた場合の繰り返し周波数の大小で,適切なものが選ば れる.Nd がドーピングされた YAG の場合には,波長 809 nm の光で励起することで,波長 1064 nm のレーザー光が 得られる.レーザーダイオードバーは,AlGaAs 半導体を ヒートシンクで挟んだ 20 W のアレイレーザーダイオード が 6 個で構成される.

励起されたレーザー媒質を2枚のミラーで挟むと,連続 的にレーザー発振(CW発振)するようになるが,高い ピークパワーを得るためには,共振器の損失を一時的に増



図2 Qスイッチの模式図.

加させることで誘導放出を抑制し、レーザー媒質にエネル ギーが蓄積されたところで一気に損失を低下する、という 過程を繰り返し、パルス発振させる必要がある.この制御 には、例えば、音響光学効果を利用したQスイッチが使 われる.Qスイッチの模式図を図2に示す.石英の端面に 形成した電極に数十 MHzの交流電圧を印加すると、石英 の内部に超音波が伝搬し、ボリュームグレーティングが形 成され透過率が低下するが、反対に交流電圧を遮断すれ ば、ボリュームグレーティングが消滅し、瞬時に透過率が 回復する.

2.2 高調波タイプの全固体レーザー

2.2.1 波長変換の方法

一般的な誘電体は、入射面から射出面に向けて順次、電 気双極子が光の電界と同じ周波数で振動していくことで、 入射された光と同じ波長の光を射出する.ところが、非線 形光学結晶とよばれる誘電体は電気双極子で振動が歪み、 分極 *P* が電界 *E* に比例しないため、入射光とは異なる波 長の光を発生させる.しかし実際には、この電気双極子で 発生したさまざまな波長の光の大半は、射出面に向けて伝 搬する間に打ち消し合い,熱に変わる.分極 P を電界 E で級数展開すると,

 $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(1)} \boldsymbol{E} + \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(2)} \boldsymbol{E} \boldsymbol{E} + \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}^{(3)} \boldsymbol{E} \boldsymbol{E} \boldsymbol{E} + \cdots$ (1)と書ける²⁾ ここで、 ε_0 は真空中の誘電率であり、 $\gamma^{(1)}$ 、 χ⁽²⁾, χ⁽³⁾… は各次数の効果を表す非線形感受率である。 非線形感受率は非線形光学結晶の方位ごとに異なる値を呈 し、テンソルで表される。電界 E もテンソルで表し、両 者を乗算すると、方位ごとの分極Pがテンソルで求めら れる、電気双極子で発生したさまざまな波長の光を有意な パワーで射出させるためには、大きな非線形効果が得られ る向きに入射光の偏光を向けることはもちろん、電気双極 子で発生した光が打ち消し合わないように、位相を整合さ せなければならない、屈折率は多くの場合、波長が短いほ ど高いため、基本波に比べて高調波では位相が遅れてしま うが、非線形光学結晶は多くの場合屈折率が等方ではな く、光学軸に対して適切な角度で基本波を伝搬させること で, 高調波の位相と整合させることができる.

高調波のパワーは、基本波のパワーのべき乗に比例し、 より集光することでより高い変換効率が得られるため、非 線形光学結晶には高い耐光性が望まれる.また、基本波の 波長幅が広いと、中心波長から外れた波長では位相の整合 が取れなくなり、トータルの変換効率が低くなるので、基 本波には狭い波長幅が求められる.

基本波の光子 2 個から第二次高調波 (second harmonic generation; SHG)の光子 1 個を得る波長変換以外に,基本 波の光子 3 個から第三次高調波 (third harmonic generation; THG)の光子 1 個を得る波長変換,基本波の光子 1 個 と SHG の光子 1 個から THG の光子 1 個を得る波長変換な どが可能であるが, $\chi^{(3)}$ は $\chi^{(2)}$ よりも相当に小さく,THG は工業的には基本波と SHG の合成で得ている例が多い.

一般的な波長変換の方法を図3に示す. 波長 1064 nm の基本波には、大きな二次の非線形性を有する LBO (LiB₃O₅) 結晶が好適で、SHG の波長変換にも THG の波長変換に



図3 一般的な彼長変換の方法.

も,結晶の角度を変えることで利用できる.ただ実際に は,端面に直角に入出射できるように波長変換の種類ごと に結晶の切り出し角を変え,また反射防止コーティング も,前者には二波長コーティング,後者には三波長コー ティングをそれぞれ施す.

2.2.2 波長変換を実現する光学系

全固体レーザーの SHG タイプの光学系を図4に示す. エンドミラーと2波長ミラーで左右の端面を挟んだ YAG ロッドを,図示しないレーザーダイオードバーで側面から 励起することで,基本波を発振させる.YAG ロッドの左 右に配置された Qスイッチは,例えば8kHzでオンとオフ を繰り返すことで,基本波をパルス発振させる.左右の Q スイッチは,光軸周りに互いに直交した角度で固定されて おり,左側は水平方向に,右側は垂直方向に超音波が伝搬 する.Qスイッチを2つ設けることで,オンとオフのとき の共振器の利得の差が倍増する.

YAG ロッドに照射された励起光のほとんどは熱に変わ り、基本波として取り出せる割合はたかだか 20%程度で あるが、熱は YAG ロッドの屈折率分布をロッドレンズの ように変化させ、YAG ロッドの励起とともに基本波の ビームウエストを前後させる。安定した発振を実現するた め、エンドミラーや二波長ミラーに節を、YAG ロッドに 腹をもつモードが立つようにレンズを配置する。SHG レーザーでも THG レーザーでも、LBO 結晶はモードの腹 になる位置に配置するが、それは過度な集光によるダメー ジを防ぐためである。発生した高調波は分離ミラーで共振



図4 全固体レーザーの SHG タイプの光学系.

表2 全固体レーザーの仕様の例.

	基本波		SHG	THG	
発振波長 (nm)	1064		532	355	
繰り返し周波数(kHz)	$5\sim 50$		$5\sim 20$	$6\sim 15$	
アベレージパワー (W)	400	220	110	50	
パルス幅 (ns)	70 ± 30				
M^2 値	≤ 30		≤ 40		

器から取り出され, アッテネーターやパワーモニターに 至る.

3. 全固体レーザーの特性

われわれの開発した全固体レーザーの仕様を表2に示 し、光ファイバー結合器を取り付けた SHG タイプの全固 体レーザーの写真を図5に示す.レーザーヘッドを中心 に、右側にはコントローラーが、左側にはチラーが設置さ れている.コントローラーは、レーザーダイオードバーに は駆動電流を、Qスイッチには RF 電力を供給してチラー の動作を監視しており、チラーの異常を検知するとただち にレーザーヘッドの動作を停止させる.チラーは、ヒート シンクを擁したレーザーダイオードバーやQスイッチの みならず、YAG ロッドにも冷却水を供給する.水で直接 冷却する YAG ロッドにも冷却水を供給する.水で直接 冷却する YAG ロッドの汚れを防ぐため、冷却水には電気 伝導率の低い純水を使う.図6にパワーと繰り返し周波数 の関係を示す.全固体レーザーによれば、ファイバーレー ザーでは比較にならないような高いピークパワーの光が得 られる.

4. 全固体レーザーの光ファイバー結合

光の集光性を表す指標として、M²値とよばれる値がある.



図5 SHG タイプの全固体レーザー.

 $2\lambda M^2 = \pi \Phi \theta \tag{2}$

ここで、 λ は波長 (nm)、 ϕ はビームウエスト直径 (μ m)、 θ は収束半角 (mrad) である。われわれの開発した全固体 レーザーにおける M² 値とアベレージパワーの関係を図 7 に示す。SHG レーザーの場合、アベレージパワーが110 W の条件では、M² 値は 27 になる。ゆえに、例えばコアが 175 μ m 角の光ファイバーに結合させるためには、マージ ンなしにコアと同じサイズにビームに集光する場合でも、 収束半角は 53 mrad 以上が必要になる。

M² 値が 16 の SHG の光をコアが 175 μm 角の光ファイ バーに結合させたときの透過率,ならびに射出 NA と入射 NA の関係を図 8 に示す.アパーチャーなどでビームの外 周を遮ると,ビームプロファイルにおいてメインローブの 外側にサイドローブが立ち,純粋に入射 NA だけを変化さ せたことにならないため,ここではさまざまな焦点距離の レンズを使用することで入射 NA を変化させた.入射 NA を減少させていくとコアに集光しきれなくなり,逆に入射 NA を増加させていくとコアとクラッドの界面で全反射し





にくくなるため,光ファイバーに結合させられる入射 NA の範囲は 0.035~0.070 の範囲に限られる.

光ファイバーの NA は、マルチモードファイバーの場合 にはコアとクラッドの屈折率の比だけで決まり、さらにハ イパワー用ファイバーの場合、コアには純粋な合成石英、 クラッドにはドーピングした合成石英がそれぞれ用いられ るため、ドーピングの濃度だけで決まる.本来なら、光 ファイバーの NA が大きければそれだけ全反射を満たす角 度の範囲が広いはずで、小さな NA の光ファイバーより も、許容される入射 NA の範囲は大きくなるはずである が、この測定の結果ではそうではなく、ドーピングの濃度 以外にも適正な入射 NA を決める要因が存在していると考 えられる.また、光ファイバーを伝送するとコアとクラッ ドの界面で多重反射を繰り返し、射出するときには光ファ イバーの NA の全域に NA が広がりそうなものであるが、



図9 M²値とスペックルの関係.

レーザー加工装置で用いる長さが数メートルの光ファイバーでは、射出 NA は入射 NA に比例している.

M²値を減少させることで光ファイバーに結合させられ る入射 NA の範囲は拡大するが,光ファイバーの射出光に 発生する"スペックル"は増加する.波長が1µmの種々 のレーザーシステムを用意し,コアが350µm角の光ファ イバーに入射させ,光ファイバーの射出光のビームプロ ファイルを観測した.図9にM²値とスペックルの関係を 示す.M²値が大きくなるほど,スペックルは小さくなる. 用途にもよるが,トップハットビームにパワー密度の平坦 性を求める用途では,M²値として25前後が適当であると 考えている.

スペックルの大小は, M²値のみならず, 波長や光ファ イバーのコアのサイズにも依存する. M²値が 25 前後の レーザー光を光ファイバーに導波させることで得たビーム プロファイルを図 10 に示す. 同じ 350 μm 角のコアを導波



図8 透過率ならびに射出 NA と入射 NA の関係.



図10 波長やコアサイズとスペックルの関係.

させても, THG では基本波に比べて明らかにスペックル が減少し,また,同じ基本波を導波させても,175 µm 角 のコアでは350 µm 角のコアに比べて明らかにスペックル が増加している.

NA 0.06 で入射させれば、光ファイバーを経ても、NA はほとんど変わらない.ゆえに、収束半角 60 mrad で集光 したときに得られるビームスポットより、ひとまわり大き なコアの光ファイバーを伝送させれば、伝送の前後で M² 値はほとんど変わらない.したがって、要求仕様に対して 光ファイバーを射出した光に観測されたスペックルが過大 であれば、要求仕様を満足するまで全固体レーザーの M² 値を増加させ、それに伴いコアを拡大させるというプロセ スを繰り返すことで、最適なレーザーシステムを構築で きる.

5. 全固体レーザーの耐環境性

全固体レーザーの使途が理化学用途から工業用途に移り 変わるにつれ、設置される環境も、当初のクリーンルーム から一般的な生産現場に変わりつつある. 高度に管理され ていた環境が夏と冬で激しく変化する環境に変わることを 想定し、環境温度変化に対する耐性を評価した.

 38° C ~ 12^{\circ}C の間で 2 回, 40° C ~ 5^{\circ}C の間で 2 回, 環境 温度を変化させた結果を図 11 に示す. 温度の高い領域で も,安定度は 2%を超えていない. 40° C で 2 時間,最大光 出力で稼動させ,全固体レーザーが最高温度に到達したと ころで電源を落として再始動させ,さらに,電源を落とし



図 11 基本波レーザーの温度サイクル試験の結果.



図12 基本波レーザーの高低温スタート試験の結果.

た状態で3℃で12時間放置し,全固体レーザーが最低温度 に到達したところで再始動させた結果を図12に示す.支 障なく動作することが確認できた.

全固体レーザーは、短波長化や高出力化が積極的に進め られてきた.しかしながら、産業界で生産ツールとして使 われるようになるにつれ、使い勝手のよさが当たり前のこ ととして求められるようになってきている.本稿では、わ れわれの開発した全固体レーザーについて、その基本的な 技術を紹介するとともに、その射出光の光ファイバー結合 について解説した.

文 献

- 1) 森田浩之: "200 W 超級 SHG 発振器と加工応用", レーザー研究, 34 (2006) 636-639.
- 2) 小山次郎,西原 浩:光波電子工学,初版 (コロナ社, 1989) pp. 286-293.

(2012年7月5日受理)